

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ค
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
สารบัญ	ฉ
สารบัญตาราง	ช
สารบัญภาพ	ซ
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 ทฤษฎี	4
2.1 อันตรกิริยาระหว่างไอออนกับวัสดุ	4
2.2 ดัชนีหักเหและการดูดกลืนแสง	11
2.3 ทฤษฎีของผลึก	14
2.4 สมบัติทางฟิสิกส์ของคอร์ันดัม	19
2.5 การศึกษาเกี่ยวกับการฝัง ไอออนในอะลูมิเนียมออกไซด์ ($\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$)	20
บทที่ 3 การทดลอง	26
3.1 อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al_2O_3)	26
3.2 การวัดดัชนีหักเหก่อนการฝังไอออน	27
3.3 การติดตั้งและการทดสอบสเปกโตรโฟโตมิเตอร์	28
3.4 การวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของอะลูมิเนียมออกไซด์	29
3.5 การฝังไอออนบนอะลูมิเนียมออกไซด์	30
3.6 การประมาณอุณหภูมิของอะลูมิเนียมออกไซด์เมื่อฝังไอออน	34
3.7 การวัดอุณหภูมิของชิ้นงานที่ถูกฝังไอออน	38
3.8 การวัดดัชนีหักเหและการดูดกลืนแสงของอะลูมิเนียมออกไซด์หลังจากการฝังไอออน	39
บทที่ 4 ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง	40
4.1 ผลการทดลอง	40
4.2 วิเคราะห์ผลการทดลอง	48
บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง	53
เอกสารอ้างอิง	54
ภาคผนวก ก	57
ภาคผนวก ข	59
ประวัติผู้เขียน	62

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
2.1 คำหนิในช่องว่างของออกซิเจนที่เกิดจากการระดมยิงด้วยนิวตรอน (neutron-irradiated) และการดูดกลืนแสงของคำหนินั้น	22
3.1 โคสของ N^+ ที่ใช้ฝังในทับทิมสังเคราะห์และไพลินสังเคราะห์	31
4.1 ดัชนีหักเหของทับทิมสังเคราะห์และไพลินสังเคราะห์ ก่อนและหลังการฝัง N^+ พลังงาน 120 กิโลอิเล็กตรอน โวลท์	41

สารบัญภาพ

รูป	หน้า
2.1 Stopping power ของ Ge^+ ในซิลิกอนอสัณฐาน (amorphous silicon)	6
2.2 แสดง range และ projected range ของไอออนในวัสดุที่เป็นเป้า	7
2.3 การกระจายของพิสัยของไอออนในวัสดุที่เป็นเป้า	8
2.4 แสดงการเกิดความไม่เป็นระเบียบของแลตทิซในวัสดุที่เป็นเป้า	9
2.5 โครงสร้างผลึกของซิลิกอนในทิศทาง $\langle 110 \rangle$ และที่มุม 10 องศาจาก $\langle 110 \rangle$	10
2.6 การสั่นแบบฮาร์มอนิกส์ของอิเล็กตรอนเมื่อมีสนามไฟฟ้าจากภายนอก	11
2.7 ดัชนีหักเหของแสงที่มีโพลาไรเซชันในทิศทางต่าง ๆ เมื่อเคลื่อนที่เข้าไปในผลึกแคลไซต์	16
2.8 แสดงเวกเตอร์ k บนระนาบ $y-z$ ทำมุม θ กับแกน z	19
2.9 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของทับทิมที่เกิดจากโครเมียม	21
3.1 ลักษณะของไฟลีนสังเคราะห์และทับทิมสังเคราะห์ก่อนการฝังไอออน	26
3.2 แผนภาพของ critical angle refractometer	27
3.3 แผนภาพแสดงการติดตั้งระบบของสเปกโตรโฟโตมิเตอร์สำหรับวัดการดูดกลืนแสง	28
3.4 แผนภาพแสดงส่วนประกอบของเครื่องไอออนอิมพลานเตอร์ที่ใช้ในการทดลอง	30
3.5 แผนภาพแสดงส่วนประกอบของห้องเป้า	31
3.6 Profile ของ N^+ พลังงาน 120 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดส 1×10^{16} ไอออน/ซม ² ใน Al_2O_3	32
3.7 Profile ของ N^+ พลังงาน 120 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดส 5×10^{16} ไอออน/ซม ² ใน Al_2O_3	32
3.8 Profile ของ N^+ พลังงาน 120 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดส 1×10^{17} ไอออน/ซม ² ใน Al_2O_3	33
3.9 Profile ของ N^+ พลังงาน 120 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดส 5×10^{17} ไอออน/ซม ² ใน Al_2O_3	33
3.10 Profile ของ N^+ พลังงาน 120 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดส 1×10^{18} ไอออน/ซม ² ใน Al_2O_3	34
3.11 อุณหภูมิทั้งก้อน (bulk temperature) ของ $\alpha-Al_2O_3$	36
3.12 แสดงของแข็งกึ่งอนันต์ (semi-infinite solid) ที่มีฟลักซ์ความร้อนที่ผิว	37
3.13 อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นที่ผิวของ $\alpha-Al_2O_3$ ขณะฝัง N^+ พลังงาน 120 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์	38
4.1 ลักษณะของทับทิมสังเคราะห์หลังการฝังไนโตรเจนไอออน	40
4.2 ลักษณะของไฟลีนสังเคราะห์หลังการฝังไนโตรเจนไอออน	41
4.3 การดูดกลืนแสงของทับทิมสังเคราะห์ก่อนและหลังการฝัง N^+ พลังงาน 120 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดส 1×10^{16} ไอออน/ซม ²	43
4.4 การดูดกลืนแสงของทับทิมสังเคราะห์ก่อนและหลังการฝัง N^+ พลังงาน 120 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดส 5×10^{16} ไอออน/ซม ²	43

4.5 การดูคลื่นแสงของทับทิมสังเคราะห์ก่อนและหลังการฝัง N^+ พลังงาน 120 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดส 1×10^{17} ไอออน/ซม ²	44
4.6 การดูคลื่นแสงของทับทิมสังเคราะห์ก่อนและหลังการฝัง N^+ พลังงาน 120 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดส 5×10^{17} ไอออน/ซม ²	44
4.7 การดูคลื่นแสงของทับทิมสังเคราะห์ก่อนและหลังการฝัง N^+ พลังงาน 120 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดส 1×10^{18} ไอออน/ซม ²	45
4.8 การดูคลื่นแสงของไพลินสังเคราะห์ก่อนและหลังการฝัง N^+ พลังงาน 120 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดส 1×10^{16} ไอออน/ซม ²	45
4.9 การดูคลื่นแสงของไพลินสังเคราะห์ก่อนและหลังการฝัง N^+ พลังงาน 120 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดส 5×10^{16} ไอออน/ซม ²	46
4.10 การดูคลื่นแสงของไพลินสังเคราะห์ก่อนและหลังการฝัง N^+ พลังงาน 120 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดส 1×10^{17} ไอออน/ซม ²	46
4.11 การดูคลื่นแสงของไพลินสังเคราะห์ก่อนและหลังการฝัง N^+ พลังงาน 120 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดส 5×10^{17} ไอออน/ซม ²	47
4.12 การดูคลื่นแสงของไพลินสังเคราะห์ก่อนและหลังการฝัง N^+ พลังงาน 120 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดส 1×10^{18} ไอออน/ซม ²	47
4.13 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 400 เท่าแสดงลักษณะของผิวด้านที่ไอออนตกกระทบ ของทับทิมสังเคราะห์	48
4.14 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 400 เท่าแสดงลักษณะของผิวด้านที่ไอออนตกกระทบ ของไพลินสังเคราะห์	49
4.15 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงผิวของทับทิมสังเคราะห์ ด้านที่ถูกฝัง ไอออนด้วยโดส 5×10^{17} ไอออน/ซม ²	49
4.16 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงผิวของทับทิมสังเคราะห์ ด้านที่ถูกฝัง ไอออนด้วยโดส 1×10^{18} ไอออน/ซม ²	50
4.17 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงผิวของไพลินสังเคราะห์ ด้านที่ถูกฝัง ไอออนด้วยโดส 5×10^{17} ไอออน/ซม ²	50
4.18 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงผิวของไพลินสังเคราะห์ ด้านที่ถูกฝัง ไอออนด้วยโดส 1×10^{18} ไอออน/ซม ²	51